(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出題

€/

•

(19) 世界知的所有権機関國際事務局





K

WO 02/10349

PCT

2002年2月7日 (07.02.2002) (43) 国際公開日

(10) 国際公開番号

CI2N 5/06, 5/08, A611, 27/3	PCT/JP01/0572
(31) 国聚结群公園?	(31) 國際出職者号:

(JP). 中田 菱 (KUSHIDA, Ai) [JP/JP]; 〒162-0063 東京都衙園区市谷瀬王寺町70-204 Tokyo (JP). 今野智恵 (KONNO, Chie) [JP/JP]; 〒120-0003 東京都尼立区東和3-12-34-II-104 Tokyo (JP). 羞池明彦 (KIKUCHI, Akthiko) [JP/JP]; 〒177-0051 東京都縣區區間町北1-10-17 Tokyo (JP). 200 Ξ 2001年7月2日(02.07.2001)

日本語 (26) 国際公開の書語:

代理人: 社本一夫, 外(SHAMOTO, Ichio et al.); 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル206区 ユアサハラ法律特許事務所 Tokyo (IP). 2

田本昭

(25) 国際出版の書語:

(22) 四級田野田:

4 2000年7月21日(21.07.2000) 展先権データ: 年間2000-221383

9

拾定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BF, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR). 3

(81) 被范围(国内): 1k, nS.

出版人 および 知明者: 岡野光夫(OKANO, Teruo) [JP/JP]; 〒272-0827 千葉県市川市国府台6-12-12 Chiba (JP). 33

添付公開書類: 國際調查報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(35)

条明者; および 発明者/出原人 (米国についてのみ): 大和稚之 (YAM-ATO, Masayuki) [JP/JP]; 〒158-0097 東京都世田谷区 用質2-28-16 Tokyo (JP). 内海黄昏 (UTSUMI, Mika) [JP/JP]; 〒279-0021 千葉県浦安市富岡3-3-A-1002 Chiba

(\$4) Title: CULTURED EPIDERMAL CELL SHEET, LAMINATED CULTURED SKIN SHEET AND PROCESS FOR DUCING THE SAME.

PRO-

(54) 殆明の名称: 贵政培養細胞シート、重層化培養皮膚シート及びそれらの製造法

support which comprises a base material coated with a temperature-responsive polymer having an upper or lower critical temperature of dissolution in water of from 0 to 807C, laminating the cultured cell layers if necessary, and then (1) adjusting the temperature of the liquid culture medium to a level higher than the upper critical dissolution temperature or lower than the lower critical dissolution temperature; (2) closely adhering the cultured epidermal cell sheet or the luminated skin sheet to a polymer film, and (3) pecling off as such together with the polymer film. Because of not decomposing F-cadherin or laminin 5 as in the case of treating with dispase and suffering from little structural delects, the cultured epidermal cell sheet and laminated cultured skin sheet thus obtained (57) Abstract: A cultured epidermal cell sheet or a laminated cultured skin sheet is produced by culturing cells on a cell culture are strongly expected as being applicable to clinical operations such as skin transplantation. WO 02/10349

[根据有]

WO 02/10349 A1

(57) 要約:

マーで基材表面を被覆した細胞培養支持体上で細胞を培養し、必要により培養細 水に対する上限もしくは下限臨界溶解温度が0~80℃である温度応答性ポリ 胞層を重層化させ、その後

- (1) 培養液温度を上限臨界溶解温度以上または下限臨界溶解温度以下とし、
- (2) 培養した表皮細胞シートまたは重層化皮膚シートを高分子膜に密着させ

(3) そのまま高分子膜と共に剥離する

ы 6 ようにして得られた表皮培養細胞シート及び国層化培養皮膚シートは、ディスパ 一ゼ処理における場合のようにE-カドヘリン、ラミニン5を分解することがな く、しかも構造欠陥が極めて少ないため、皮膚移植等の臨床応用が強く期待され ことによって表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートを製造する。

WO 02/10349 PCT/JP01/05723

軍

表皮培雄細胞シート、国層化培養皮膚シート、及びそれらの製造法

技術分野

5 本発明は、生物学、医学等の分野における表皮培養細胞シート、盆層化培養皮膚シート、それらの製造法及びそれらを利用した治療法に関する。

背果技術

火傷等の皮膚損傷が生じた場合、最も留意すべきことは火傷等により損傷した
 10 皮膚からの細菌感染である。特に、死滅した皮膚部は雑菌が多量に緊痛しやすい。
 そのため、かかる死滅した皮膚部は除去して雑菌が緊痛しないようにしておく必要がある。しかし、皮膚を除去すると、そこから細菌感染を引き起こす。このような細菌感染を防止するには、皮膚が除去された部分を適当な材料でマスキングを加して細菌の侵入を避ける必要がある。この目的で使用されるマスキングを加しては、合成高分子は拒絶反応が進しる可能性があり、移植用皮膚としては好ましくない。一方、培養皮膚は本人の正常な皮膚の一分を所望の大きさまで培養したものであるため、これを使用しても拒絶反応等の心配がなく、最も自然なマスキング剤と言える。

25 しかし、上述のような化学薬品処理を施して増殖した細胞を回収する場合、処理工程が煩雑になり、不能物混入の可能性が多くなること、及び増殖した細胞が化学的処理により変成若しくは損傷し細胞本来の機能が損なわれる例があること等の欠点が指摘されていた。かかる欠点を克服するために、これまでいくつかの技術が提案されている。

WO 02/10349 PCT/JPUA/05723

特公平2-23191号公報には、ヒト新生児由来角化設皮細胞を、ケラチン組織の膜が容器の表面上に形成される条件下に、培養容器中で培養し、ケラチン組織の膜を酵素を用いて剥離させることを特徴とするケラチン組織の移植可能な頂を製造する方法、が配載されている。具体的には、3T3細胞をフィーダーレイヤーとして増殖、豊層化させ、蛋白質分解酵素であるディスパーゼを用いて細胞シートを回収する技術が開示されている。しかしながら、当該公報に配載され

(1) ディスパーむは菌由来のものであり、回収された細胞シートを十分に洗浄する必要性があること。

ている方法は次のような欠点を有していた。

മ

- 10 (2)培養された細胞ごとにディスパーゼ処理の条件が異なり、その処理に熱線が必要であること。
- (3) ディスパーゼ処理により培養された表皮細胞が病理学的に活性化されるにア
- (4) ディスパーゼ処理により細胞外マトリックスが分解されること。
- 15 (5) そのためその細胞シートを移植された患部は感染され易いこと。 また、特開平05-192138号公報には、水に対する上限若しくは下限臨 界溶解温度が0~80℃であるポリマーで基材表面を被覆した細胞培養支持体上 にて、皮膚細胞を上限臨界溶解温度以下または下限臨界溶解温度以上で培養し、 その後上限臨界溶解温度以上または下限臨界溶解温度以下にすることにより培養
- 20 皮膚細胞が剥離されることを特徴とする皮膚細胞培養法が配載されている。この方法においては、温度応答性ポリマーを被覆した培養基材から温度により細胞を剥離させているが、この方法では剥離性が悪く、得られた細胞シートは構造欠陥の多いものであった。

25 発明の開示

本発明は、上記のような従来技術の問題点を解決することを意図してなされたものである。すなわち、本発明は、細胞、細胞間のデスモソーム構造、及び細胞、基材間の基底膜様蛋白質が保持された状態で回収される構造欠陥の少ない安皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートを提供することを目的とする。また、

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

本発明は、ディスパーゼのような酵素で処理することなく環境温度を変化させるとともに高分子膜を用いることにより、培養・増殖させた細胞を容易にかつその形態を崩さずに支持体表面からの剥離・回収が可能となる方法を提供することをロめてよる

本発明者らは、上記課題を解決するために、種々の角度から検討を加えて、研究開発を行った。その結果、温度応答性ポリマーで基材装面を被覆した細胞培養支持体上で細胞を培養し、必要により培養細胞層を重層化させ、その後、培養液温度소土限臨界溶解温度以上または下限臨界溶解温度以下とし、培養した表皮細胞シートまたは重層化皮膚シートを高分子膜に密着させ、そのまま高分子膜と共に剥離することにより、構造欠陥の少ない表皮細胞シートまたは重層化皮膚シートが得られることを見いだした。本発明はかかる知見に基づいて完成されたものままる

すなわち、本発明は、細胞、細胞間のデスモソーム構造、及び細胞、基材間の 基底膜様蛋白質が保持された状態で回収される構造欠陥の少ない表皮培養細胞シ

16 一トまたは国層化培養皮膚シートを提供する。

また、本発明は、水に対する上限もしくは下限臨界溶解温度が0~80℃である温度応答性ポリマーで基材表面を被覆した細胞培養支持体上で細胞を培養し、必要に応じて常法により培養細胞層を取層化させ、その後

- (1) 站整被温度を上限臨界溶解温度以上または下限臨界溶解温度以下とし、
- 20 (2) 培養した設皮細胞シートまたは重層化皮膚シートを高分子膜に密着させ、及び
- (3) そのまま高分子膜と共に剥離する

ことを特徴とする我皮培養細胞シートまたは**冥暦化培養皮膚シートの製造**法を提供する。

25 更に、本発明は、上記製造法で得られた高分子膜に密着した表皮培養細胞シートまたは国層化培養皮膚シートを再び細胞培養支持体、温度応答性ポリマーで装面を被覆した細胞培養支持体、高分子膜、或いは他の細胞シート等に付着させ、その後、密着した高分子膜を剥がす操作を繰り返すことで国層化させることを特徴とする肛層化培養皮膚シートの製造法を提供する。

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

加えて、本発明は、皮膚組織の深部まで欠損した火傷及び/または創傷部に対する治療用の上記表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートを提供する。 更に加えて、本発明は、皮膚組織の深部まで欠損した火傷及び/または創傷部 に対し、上記表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートを移植することを

5 特徴とする治療法を提供する。

図面の簡単な説明

図1は、各条件下における重層化培養皮膚シートの形成状態を示す顕微鏡写真である。上段の写真は温度応答性ポリマーをグラフトしていない通常の培養皿上で培養した細胞の顕微鏡写真である。下段の写真はポリイソプロピルアクリルアミド (PIPAAm) をグラフトさせた培養皿上で培養した細胞の顕微鏡写真である。

19

図2は、ポリインプロピルアクリルアミド (PIPAAm) をグラフトさせた 培養皿上で培養した細胞の顕微鏡写真である。上段は、培養21日後にディスパーゼ処理を施した培養細胞をHE染色して得られた顕微鏡写真である。

15

図3は、温度応答性培養皿上の<u>国</u>層化培養皮膚シートを低温処理(20℃で30分インキュペート)、ディスパーゼ処理、物理的刺激(スクレーパーによる掻き取り)のいずれかで回収し、電気泳動法により細胞中の全蛋白質を定量した結果を示す電気泳動法写真である。

20 図4は、温度応答性培養皿上の塩層化表皮細胞層を低温処理(20℃で30分インキュペート)、ディスパーゼ処理、物理的刺激(スクレーパーによる掻き取り)のいずれかで回収し、抗圧ーカドヘリン抗体、抗ラミニン5抗体によるウエスタンプロッティングを用いて分析した結果を示す電気泳動法写真である。

図5は、低温処理によって得られた本発明の簠層化培養皮膚シートをヌードラ

25 シトに移植した結果を示す組織切片の顕微鏡写真である。 国のは (の) 12 (1) 12 (1) 13 (1) 13 (1) 14 (1) 15 (1

図6は、低温処理により得られた配層化培養皮膚シート及びディスパーゼ処理により得られた国圖化培養皮膚シートをヌードラットに移植して得られた組織切片をアザン染色した顕微鏡写真である。

17は、低温処理により得られた 11個化培養皮膚シート及びディスパーゼ処理

により得られた**軍層化培養皮膚シートをヌードラットに移植して得られた組織**切片を<mark>破</mark>銀染色した顕微鏡写真である。

発明を実施するための最良の閣様

本発明の表皮培養御胞シート及び風層化培養皮膚シートの作製に使用される好適な細胞として表皮細胞が挙げられる。その種類は、何ら制約されるものではない。例えば、表皮角化細胞、メラノサイト、立毛筋細胞、さらに毛包細胞等が挙げられるが、得られる細胞シートもしくは皮膚シートを廃棄目的に使用する場合、ヒト表皮角化細胞が望ましい。本発明において、表皮培養細胞シートとは、上記したように生体における表皮を形成する各種細胞が培養支持体上で単層状に培養され、その後、支持体よる剥離されたシートを意味し、範層化培養皮膚シートとは、その各種表皮培養細胞シートが単独若しくは組み合わされた状態で重層化されたシートを意味する。

時に形成される細胞、基材間の基底膜様蛋白質も酵素による破壊を受けていない。 と完全に隔離されることになり感染され難くなる。また、本発明のシートは培養 このことは、移植時において患部組織と良好に接着することができ、効率良い治 構造及び細胞、基材間の基底膜横蛋白質等は殆ど保持されておらず、従って、細 ディスパーゼに関しては、細胞、基材間の基底膜様蛋白質等を殆ど破壊してしま のである。そのため、基材から剥離された表皮培養細胞シートまたは重層化培養 は皮膚シートを移植等を目的に利用した場合、患部は本発明のシートにより外部 プシン等の通常の蛋白質分解酵素を使用した場合、細胞、細胞間のデスモソーム 胞は個々に分かれた状態となって剥離される。その中で、蛋白質分解酵素である **うものの、デスモソーム構造については10~60%保持した状態で剥離させる** ことができることで知られているが、44られる細胞シートは強度の弱いものであ 皮膚シートは、細胞、細胞間のデスモソーム構造が保持され、構造的欠陥が少な 本発明における表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートは培養時にデ イスパーゼ、トリプシン等で代表される蛋白質分解酵素に損傷を受けていないも く、また函成のあいものである。このことは、例えば、得られた細胞シートまた 療を実施することができるようになる。以上のことを具体的に説明すると、

20

98

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

る。これに対して、本発明の細胞シートは、デスモソーム構造、基底膜様蛋白質 共に80%以上残存された状態のものであり、上述したような種々の効果を得る ことができるものである。

本発明における表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートは、以上に示すように、細胞、細胞間のデスモソーム構造、及び、細胞、基材間の基底膜模蛋白質双方を兼ね備え、しかも強度の高いシートであり、従来技術からでは全く得られなかったものである。

S

細胞培養支持体において基材の被覆に用いられる温度応答性ポリマーは、水溶液中で上限臨界溶解温度または下限臨界溶解温度0℃~80℃、より好ましくは10 20℃~50℃を有する。上限臨界溶解温度または下限臨界溶解温度が80℃を超えると細胞が死滅する可能性があるので好ましくない。また、上限臨界溶解温度または下限臨界溶解温度が0℃より低いと一般に細胞増殖速度が極度に低下するか、または細胞が死滅してしまうため、やはり好ましくない。

本発明に用いる温度応答性ポリマーはホモポリマー、コポリマーのいずれであってもよい。このようなポリマーとしては、例えば、特開平2ー211865号公報に記載されているポリマーが挙げられる。具体的には、例えば、以下のモノマーの単独国合または共富合によって得られる。使用し得るモノマーとしては、例えば、(メタ)アクリルアミド化合物、Nー(若しくはN,Nージ)アルキル国換(メタ)アクリルアミド統導体、またはピニルエーテル誘導体が挙げられ、

15

20 コポリマーの場合は、これらの中で任意の2種以上を使用することができる。更には、上配モノマー以外のモノマー類との共重合、ポリマー同士のグラフトまたは共重合、あるいはポリマー、コポリマーの混合物を用いてもよい。また、ポリマー本来の性質を損なわない範囲で架橋することも可能である。

被覆を施される基材としては、通常細胞培養に用いられるガラス、改質ガラス、ポリスチレン、ポリメチルメタクリレート等の化合物を初めとして、一般に形態付与が可能である物質、例えば、上記以外の商分子化合物、セラミックス類など全て用いることができる。

25

温度応答性ポリマーの支持体への被覆方法は、特に制限されないが、例えば、特開平2-211865号公報に記載されている方法に従ってよい。すなわち、

Б

かかる被覆は、基材と上配モノマーまたはポリマーを、電子線照射(EB)、ァ 線照射、紫外線照射、プラズマ処理、コロナ処理、有機重合反応のいずれかにより、または澄布、混練等の物理的吸着等により行うことができる。 本発明において、細胞の培養は上述のようにして製造された細胞培養支持体上(例えば、細胞培養皿)で行われる。培地温度は、基材表面に被覆された前記がリマーが下四臨界溶解温度を有する場合はその温度以下、また前記ボリマーが下の臨界溶解温度を有する場合はその温度以上であれば特に制限されない。しかし、培養細胞が増殖しないような低温域、あるいは培養細胞が死滅するような高温域における培養が不適切であることは言うまでもない。温度以外の培養条件は、常法に従えばよく、特に制限されるものではない。例えば、使用する培地については、公知のウシ胎児血清(FCS)等の血清が添加されている培地でもよく、また、このような血清が添加されていない無血清培地でもよい。

S

0

15

本発明の方法においては、前記方法に従い、表皮培養細胞シートまたは重層化 培養皮膚シートの使用目的に合わせて培養時間を設定すればよい。培養した細胞 を支持体材料から剥離回収するには、培養された表皮細胞シート及び氫層化皮膚 シートを高分子膜に密道させ、細胞の付着した支持体材料の温度を支持体基材の 被覆ボリマーの上限臨界溶解温度以上若しくは下限臨界溶解温度以下にすること によって、そのまま高分子膜とともに剥離することができる。なお、シートを剥 離することは細胞を培養していた培養液において行うことも、その他の等現液に おいて行うことも可能であり、目的に合わせて選択することができる。表皮細胞 シート及びជ層化皮膚シートを密着させる際に使用する高分子膜としては、例え ば、ポリピニリデンジフルオライド(PVDF)、ポリプロピレン、ポリエチレ ン、セルロース及びその誘導体、キチン、キトサン、コラーゲン、ウレタン等 を挙げることができる。

20

本発明における盟屋化培養皮膚シートの製造法は特に限定されるものではないが、例えば、一般的に知られている3T3細胞をフィーダーレイヤーとして増殖、 原層化させる方法、或いは上記の高分子膜に密着した表皮培養細胞シートを利用することで製造する方法等を挙げることができる。具体的には、次のような方法が何によれる。

25

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

(1) 萬分子膜と密着した細胞シートを御胞培養支持体に付着させ、その後培地を加えることで高分子膜を細胞シートからはがし、そして更に別の高分子膜と密着した細胞シートを付着させることを繰り返すことで細胞シートを重層化させる方法。

(2) 萬分子膜と密着した細胞シートを反転させ細胞培養支持体上で高分子膜側で固定させ、細胞シート側に別の細胞シートを付着させ、その後培地を加えることで高分子膜を細胞シートからはがし、再び別の細胞シートを付着させる操作を繰り返すことで細胞シートを重層化させる方法。

(3) 高分子膜と密着した細胞シート同士を細胞シート側で密着させる方法。

10 (4) 高分子膜と密着した細胞シートを生体の患部に当て、細胞シートを生体組織に付着させた後、高分子膜をはがし、再び別の細胞シートを围ねていく方法。本発明における鼠層化培養皮膚シートは、必ずしも表皮角化細胞だけからなるものでなくても良い。例えば、表皮角化細胞からなる細胞シート或いは閨層化皮膚シートに、同様に操作して作製した繊維芽細胞シート及び/または血管内皮細胞シートに、同様に操作して作製した繊維芽細胞シート及び/または血管内皮細

15 胞シートを重ね合わせることも可能である。生体内の皮膚組織により近いものとする上でこのような技術は極めて有効である。

表皮培養細胞シート及び重層化培養皮膚シートを高収率で剥離、回収する目的で、細胞培養支持体を軽くたたいたり、ゆらしたりする方法、更にはピペットを用いて培地を撹拌する方法等を単独で、あるいは併用して用いてもよい。加えて、必要に応じて培養細胞は等現液等で洗浄して剥離回収してもよい。

20

上述の方法により得られた表皮培養細胞シートまたは館屬化培養皮膚シートは、 従来の方法により得られたものに比べて、剥離性の点でも非役襲性の点でも極め て優れており、移植用皮膚等の臨床応用が強く期待される。特に、本発明の亀層 化培養皮膚シートは従来の培養皮膚シートとは異なり、基底膜様蛋白質をほじし

ているため、皮膚移植の際に患部組織を深く削っても、生着する。このことは、 患部の治療効率の向上、更には患者の負担の軽減もはかられ極めて有効な技術と 考えられる。更に、本発明の細胞培養法は、表皮角化細胞に限らず、例えば、腎 細胞、肺細胞、粘膜、或いは消化器系の種々の臓器等の上皮細胞に対しても有効 な技術である。なお、本発明の方法において使用される細胞培養支持体は繰り返

WO 02/10349 PCT/JP01/05723

し使用が可能である。

吳施列

以下に、本発明を実施例に基づいて更に詳しく説明するが、これらは本発明を何ら限定するものではない。

ro

<u> 吳施例1:温度応答性培養皿上で培養・重層化させたヒト角化表皮細胞シートの</u> 脱溶・回収:

林

- 10 材料として以下のものを使用した。
- ・細胞:ヒト新生児由来角化表皮細胞(三光純薬CC-2503)、NIH3T3細胞。
- ・培養回:温度応答性培養回 H003 (1.9 mg/cm³),対照としてファルコン3001。
- 15 ・ 始地: DMEM+AB (フィーダーレイヤー作戦用)、 グリーンのの始地 (ヒト新生児由来角化設皮細胞用)。
- トムトレイツソの(ජ光篤群)
- ・ディスパーゼ (合同酒精)
- ・デュラポアメンプレン(親水化PVDF膜、型番SULP04700、MIL
- 20 LIPORE製).

北田

NIH3T3細胞を直径35mmの培養皿 (3001、H003) に2×10 *cells/cm*の組胞密度で描植し、被4・伸展後、16μg/mLマイト マイツンC入の無血清焙地に交換し、2時間処理し、ヒト新生児由来角化装皮細胞を5×10*cells/dishで増植した。

92

3週間後、H003上の細胞を以下に配載するように、ディスパーゼ(合同酒糖)30units/cm¹で処理し、または低温処理して脱着した。ファルコン3001上の細胞はディスパーゼ(合同酒精)30units/cm¹で処理して脱落した。

G

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

[ディスパーゼ処理]

格地を吸引した後に、直径35mmの培養国に合うように切ったデュラポアメンプレンを細胞層上にのせ、1mlずつ加える。 室温に30分置き、培地をアスピアートしてから細胞シートをメンプレンと共に脱増した。

5 [低温処理]

始地を吸引した後に、直径35mmの格袋目に合うように対したデュレポアメンプフンを御胞層上にのせ、20℃で30分インキュベーションした。その後、アンセットを用いた箱筋シートがメンプフンにのるように脱増した。

[組織切片]

- 10 メンプレンに脱着した細胞をのせたまま培養皿に移し、4%パラホルムアルデヒドで固定した。脱水は70%、80%、90%エタノール中に各々10分づつ静置した後、100%エタノール中にて約1時間静置し、最後にアルコールをクロロホルムに置換するため、クロロホルム中で30分間静置することを3回繰り返した。61℃で溶かして置いたパラフィンを流し込み、パラフィンが試料を完
 - 15 全に包み込むまで61℃でインキュベートした後、室温でパラフィンを固化させた。薄切後、HE染色し、顕微鏡下で観察した。

統與

結果を図1~図7に示す。

20

図1は、各条件下における

国個化培養細胞シートの形成状態を示す

である。 図中、 ungrafted PStは 温度応答性がリマーで被覆されて
いない 細胞培養用ポリスチレン 皿を用いて培養したことを示し、 PIPAAmgrafted はポリイソプロピルアクリルアミド (PIPAAm) をグラフト させた培養皿上で培養したことを示す。 21-d cultured は 21 日間 培養したことを意味する。 dispaseはディスパーゼで処理したことを意味 25 する。reduced temp. は低温処理したことを意味する。bar=100mmとは、a~jの各々における棒(白抜きまたは黒抜き)の長さが100mmであることを意味する。

上段の写真 a ~ e は温度応答性ポリマーをグラフトしていない通常のデイッシュ上で培養した細胞の顕微鏡写真である。倍率は写真中の p a r (バー)の長さ

S

図1に示した結果から次のことが判った。ポリインプロピルアクリルアミドグラフトさせた培養国上(下段)においても、通常の培養国上(上段)と同様に組筋を培養でき、しかも温度を下げるだけで細胞シートとして剥離させられる。通常の培養国からではシート状御胞は回収できない。

0

図2は、ポリインプロピルアクリルアミド (PIPAAm) をグラフトさせた 始後回上で拾着した細胞の顕微鏡写真である。図中、dispaseはディスパ ーゼで処理したことを意味する。low temp. は低温処理したことを意味

15

図2の上段は、培養21日後にディスパーゼ処理を施した培養細胞をHB染色して得られた顕微鏡写真である。下段は、培養21日後に20℃で30分インキュペートした細胞をHE染色して得られた顕微鏡写真である。図中の黒い部分が染色された部分である。dispaseはディスパーゼで処理したことを意味する。reduced temp. は低温処理したことを意味する。

30

図2に示したことから次のことが判った。低温処理により得られた細胞シート(下段)においては、御陶、御陶間の蛋白質が染色されている(図中の黒い部分)。また、ディスパーゼ処理により得られた細胞シート(上段)においては、細胞、細胞間に染色されている部分がなく(図中に黒い部分がない。)、即ちこれは得られた培養皮膚シートに細胞ー細胞間の蛋白質は消失していることを意味する。

92

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

図3は、上記実施例1によって得られた温度応答性培養皿上の重層化装皮細胞層を低温処理(20℃で30分インキュペート)、ディスパーゼ処理、物理的刺激(スクレーパーによる掻き取り)のいずれかで回収し、電気泳動法により細胞装層蛋白質を定量した結果を示す電気泳動法写真である。図中、66Kは血溶ア

- ルブミンを、116Kはβーガラクトシダーでを、200Kはミオシンを海珠する。また、PStは温度応答性ポリマーを被覆していない細胞培養用のポリスチレン回を意味する。PIPAAmはポリインプロピルアクリルアミドで被覆したボリスチレン回を意味する。Dはデイスパーゼ処理して回収した細胞層、Sは物理的刺激により回収した細胞層、Tは低温処理して回収した細胞層をそれぞれ第10 味する。これらの結果は、いずれの培養皿、更にはいずれの剥解法においても細
- 胞に存在する蛋白質の種類、量は変化していないことを示している。 図4は、上記実施例1によって得られた温度応答性培養皿上の重層化表皮細胞層を低温処理(20℃で30分インキュペート)、ディスパーゼ処理、物理的刺激(スクレーパーによる掻き取り)のいずれかで回収し、抗圧ーカドヘリン抗体
- - 20 果をそれぞれ表す。120Kは、細胞、細胞間に存在することで知られるEーカドヘリン(E-cadherin)を、150K及び105Kは、細胞、基質問に存在するラミニン5(Laminin 5(72))をそれぞれ意味する。これらの結果から次のことが判った。
- (1) 通常の培養皿 (ポリスチレン)
- 25 D (ディスパーゼ処理)は強白質が喪失される。S (スクレーパーによる掻き取り)は蛋白質は保持されるものの、細胞を基材から無理やり剥がすため、構造欠陥の多い細胞シートとなる。
- (2) ポリイソプロピルアクリルアミドをグラフトさせた培養国
- D(ディスパーゼ処理)は蛋白質が喪失される。S(スクレーパーによる掻き

取り)は蛋白質は保持されるものの、細胞を基材から無理やり剥がすため、構造 欠陥の多い細胞シートとなる。これに対して、T(低温処理、本発明の方法)は、 蛋白質が保持され、かつ構造欠陥の少ない細胞シートが得られる。

S

図5から、移植された本発明の重層化培養皮膚シートはラットの組織に良く生者している(すなわち、bとこの境部が肥大化していない上、剥離していない。

ことが判る。

10

図6及び図7は、上記組織切片をそれぞれアザン染色及び鍍銀染色した結果である。図6及び図7において、aが移植された重層化培養皮膚シート、cがラットの組織である。低温処理により得られた虹層化培養皮膚シートはラットの組織に良く生着しているが、ディスパーゼ処理により得られたものでは、aとcの間の基底膜層がディスパーゼにより断絶されていること(d)、及びaとcの間に空腔(b)が見られることから、移植された皮膚シートは、基底膜が断絶され、その結果、生体組織に十分に生剤できていないことが分かる。

15

ヒト繊維芽細胞(クラボウ株式会社製)を、ボリインプロピルアミド (PIPAAm) をグラフト化 (1.9 μg/cm³) させた直径35mmの培養皿上に2×10⁴cells/cm³の細胞密度で指摘し、常法に従って培養した (使用培地:ウシ血清20%台DMEM)。5日後、ヒト繊維芽細胞がコンフルエントになったことを確認した後、培地を吸引した。直ちに実施例1でPIPPAmをグラフト化した培養皿から低温処理して得られた高分子膜に密着した直層化培養皮膚シートを重ね合わせ、その後、実施例1で用いた培地を静かに入れ、密着した高分子膜を剥がした。この状態で2日間培養することで、繊維芽細胞シートと五層化培養皮膚シートとを付着させた。得られた繊維芽細胞唇を有する鼠層化培

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

数皮膚シートは実施例1と同様に低温処理を施すことにより支持体表面から剥離した。実施例1と同様に、ヌードラットに移植し、実施例1で得られた題層化培養皮膚シートと比較検討した。結果を表1に示す。

図

S

な耐シート	ツート強既	移植結果	結果
		生着速度	生奢性
奥施例1で得られた	0		0
攻配シート			
東施例2で得られた	0	© 	0
皮膚シート			

(注) ⑤は極めて優れていることを、Oは優れていることを要す。

10 以上の結果から、実施例2で得られた重層化培養皮膚シートもラット組織に良く生着することが判る。更に、本シートであれば、その生着するに必要な時間が短縮しうることも判った。

なお、上配各実施例において、「低温処理」は20℃で30分インキュペートという条件下で行われたが、本発明において「低温処理」はこれらの温度及び時

15 間に限定されない。本発明における「低温処理」として好ましい温度条件は0℃~30℃であり、好ましい処理時間は2分~1時間である。

埃施例3

20

本発明の重層化培養皮膚シートを用い、顔面部火傷治療後の瘢痕部の治療を患者本人の同意のもとで異施した。具体的には、患者の上腕部から1cm×1cmの大きさの表皮細胞膜を採取した。このものを常法に従いトリプシン処理を行い、個々の細胞とし、その後は実施例1に示す方法で、ポリインプロピルアクリルアミドが被覆された培養皿(H003)並びに、対照として、通常の培養皿(ファルコン3001)を利用して培養を行った。3週間後、前者のH003基材上の重層化培養皮膚シートは低温処理により、後者の基材上の皮膚シートはディスパ

ーゼ処理により剥離させた。

ところを準備した。2段階で削った創傷部に対し、上で得られたそれぞれの皮膚 シートを移植し、移植後1週間の経過を観察した。結果を表2に示す

S

我2

創傷深さ	強い深い	0 0	×
		低温処理して得られた皮膚シートの生着性	ディスパーゼ処理して得られた皮膚シートの生着性

×は劣ることを数 (注)のは極めて優れていることを、〇は優れていることを、

10

治療の効 た肝層化培養皮膚シートでは生着しないような深部まで削られた創傷部でも本発 以上の結果より、飯槙治療において、従来、ディスパーゼ処理によって回収し 明の皮膚シートであれば良好に生着することが分かった。このことは、

率化による患者の負担軽減、また、瘢痕部を深く削るため移植後の整形効果の向 上につながり、極めて有効な技術と考えられる。 15

廃業上の利用の可能性

20

چ ک 本発明の設皮培養細胞シート及び氫層化培養皮膚シートは、ディスパーゼ処理 がって、本発明は細胞工学、医用工学、などの医学、生物学等の分野における極 も構造欠陥が極めて少ないため、皮膚移植等の臨床応用が強く期待される。した における場合のようにE-カドヘリン、ラミニン5を分解することがなく、 めて有用な発明である。

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

題 扂 6 兴 温

基材間の基底膜様蛋白質が 保持された状態で回収される構造欠陥の少ない表皮培養細胞シートまたは重層化 1. 細胞、細胞間のデスモソーム構造、及び細胞、

培養皮膚シート。 9

蛋白質分解酵素による処理を施されることなく基材から剥離された、 項1 記載の表皮培養細胞シートまたは堕層化培養皮膚シート。 %

ることを特徴とする請求項1または2記載の設皮培養細胞シートまたは重層化培 繊維芽細胞シート及び/または血管内皮細胞シートが重ね合わせられてい . თ

被皮値ツート。 10 4. 水に対する上限もしくは下限臨界溶解温度が0~80℃である温度応答性 ポリマーで基材表面を被覆した細胞培養支持体上で細胞を培養し、必要に応じて 常法により培養細胞層を重層化させ、その後

(1) 培養液温度を上限臨界溶解温度以上または下限臨界溶解温度以下とし、

(2) 培養した表皮細胞シートまたは魟層化皮膚シートを高分子膜に密着させ、 15

ことを特徴とする表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートの製造法。 (3) そのまま高分子膜と共に剥離する

5. 精求項4で得られた高分子膜に密着した設皮培養細胞シートを再び細胞培

いは細胞シート等に付着させ、その後、密着した高分子膜を剥がす操作を繰り返 **養支持体、温度応答性ポリマーで表面を被覆した細胞培養支持体、髙分子膜、** すことで重層化させることを特徴とする重層化培養皮膚シートの製造法。 20

6. 剥離が蛋白質分解酵素による処理が施されていない、請求項4または5配 戦の表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シートの製造法。 7. 温度応答性ポリマーが、ポリ (Nーインプロピルアクリルアミド) である、 **請求項4または5記載の表皮培養細胞シートまたは国層化培養皮膚シートの製造** 25

8. 高分子膜が、親水化処理が施されたポリピニリデンジフルオライドである 請求項4または5記載の表皮培養細胞シートまたは1層化培養皮膚シートの製造

9. 他の細胞シートが、表皮培養シート、魟層化培養皮膚シート、並びに請求 種もしくは2種以上のものからなる、請求項5記載の追層化培養皮膚シートの製 項4記載の製造法で作製した繊維芽細胞シート及び血管内皮細胞シートの中の1 S 10. 請求項4ないし9のいずれか1項記載の方法により製造される表皮培養 11. 皮膚組織の深部まで欠損した火傷及び/または創傷部に対する治療用の 細胞シートまたは虹層化培養皮膚シート。

酌水項1-3及び10のいずれか1項記載の表皮培養細胞シートまたは重層化培 10

- 3及び10のいずれか1項記載の表皮培養細胞シートまたは重層化培養皮膚シ 12. 皮膚組織の深部まで欠損した火傷及び/または創傷部に対し、請求項1 一トを移植することを特徴とする治療法。

mq 00t = -71狐猫 サーバストモ 低温処理 跳跳の土血奏許式サちィてでやを(mAAAIIG) ドラアルリウケルソロヤントしま

朗略の土皿養許の常厳いない丁しィてそけまーケリ
市学咨詢監

用紙(規則26)

ΑK

蓉

型

BEST AVAILABLE COP

竞棒》用纸(規則26)

区

PCT/JP01/05723

mn 008 = -71

野吸サーバストモ

図2

竞替之馬紙(規則26)

4/7

之用紙(規則26) 遊聲

ഗ **←1**05K

抗ラミニン5 (y2)抗体

↑150K

表子

PIPAAmをグラフトし た培養目上の御問 通常の培養国上の値跨

抗モカドヘリン抗体

←120K

PIPAAmをグラフトし た培養国上の額胞 S 通常の培養国上の組制 S

図

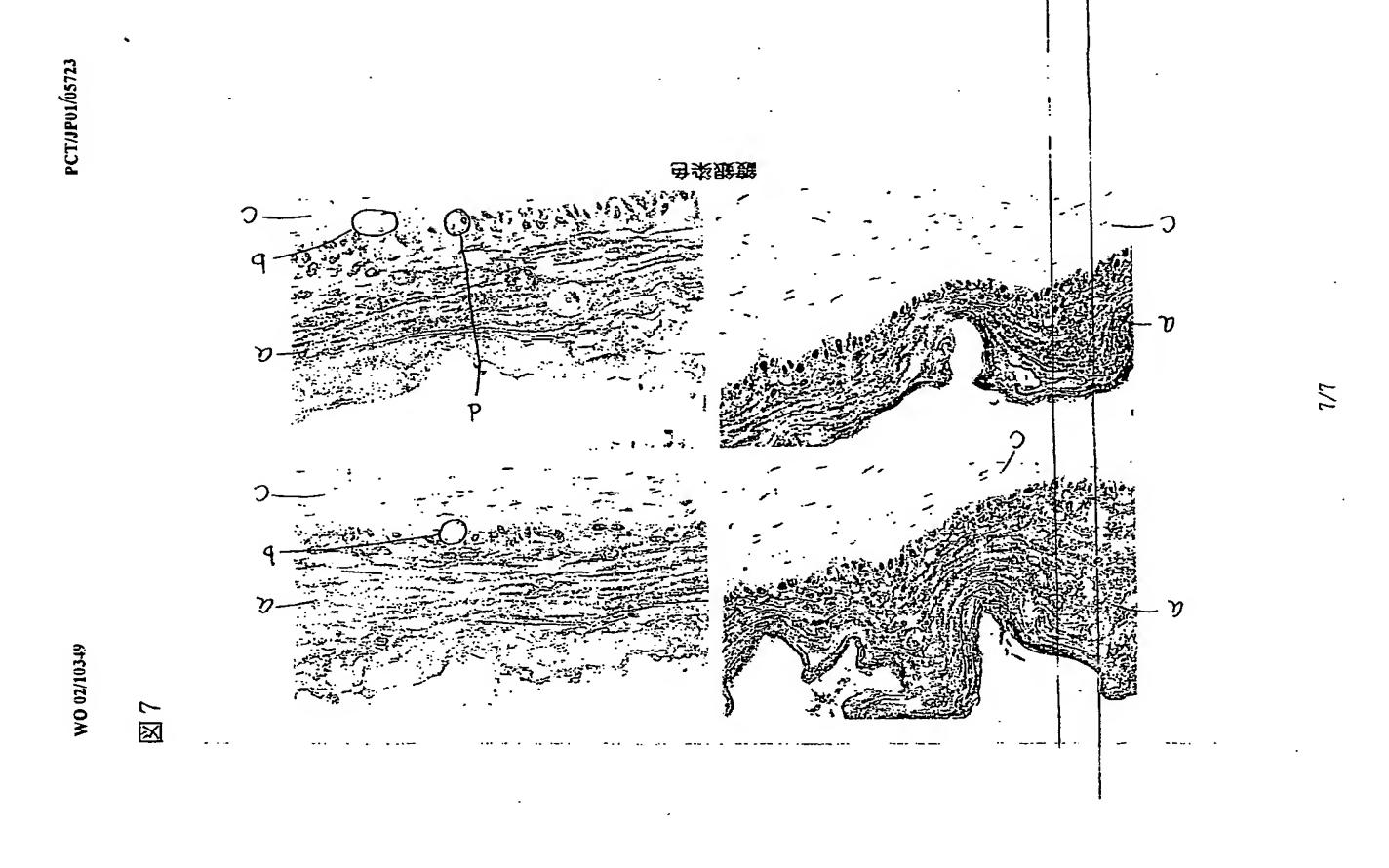
図

WO 02/10349

PCT/JP01/05723

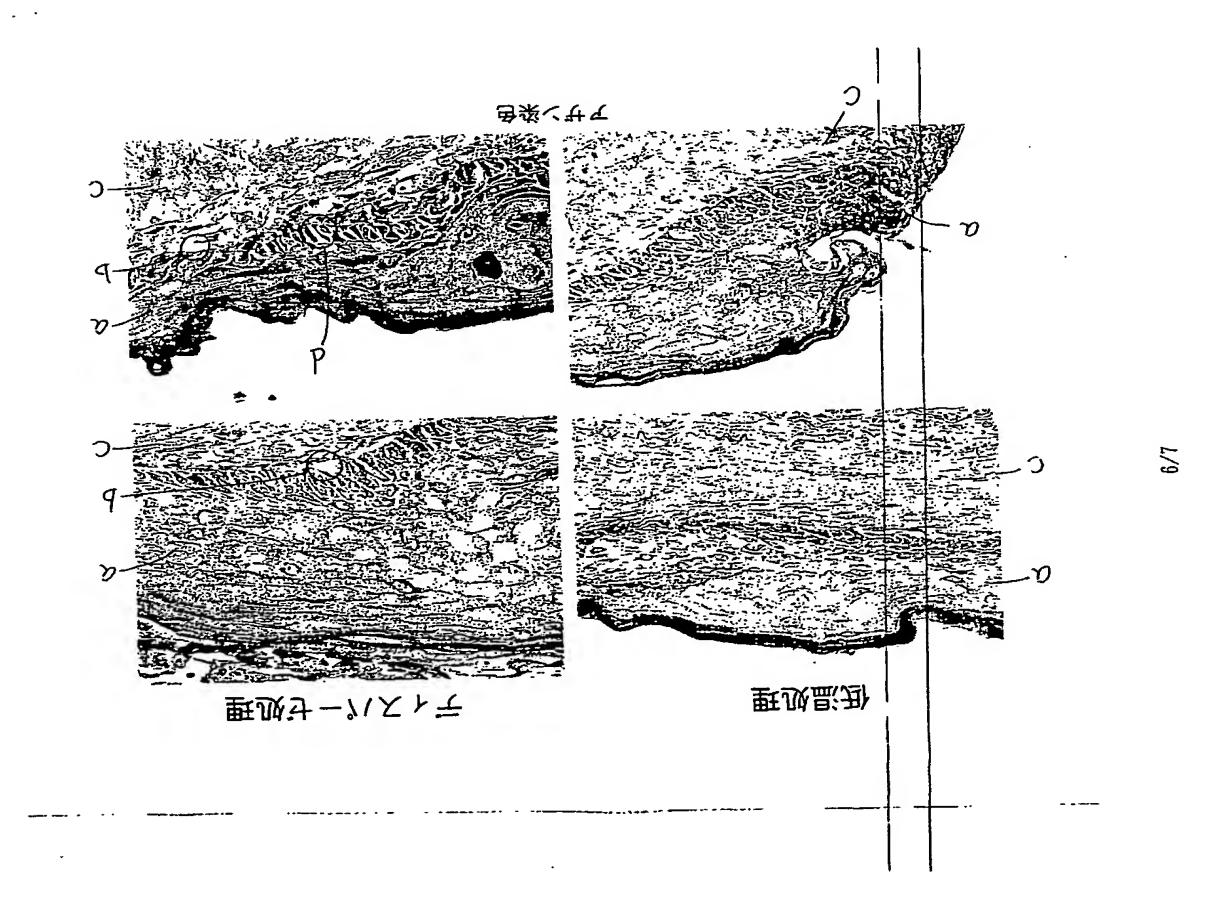
PCT/JP01/05723

WO 02/10349



WO 02/10349

逐



Later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relavance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive atep when the document is taken alone document of particular relevance; the chained invention cannot be considered to involve un fiverative step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family 2,4,6,7,10,11 Relevant to claim No. 4,6,7,10,11 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched PCT/JP01/05723 5,8 Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) WPI (DIALOG), BIOSIS (DIALOG), JICST FILE (JOIS) Date of mailing of the international search report 16 October, 2000 (16.10.00) International application No. Akihiko KIKUCHI et al., "Two-dimensional manipulation of confluently cultured vascular endothelial calls using temperature-responsive poly(N-isopropylacrylamide)-grafted surfaces", Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, (1998), Vol. 9, No. 12, pages 1331 to 1348, especially, Fig.1 Masayuki YAMATO et al., "Ondo Outou-sei Baiyo-sara kara Hi-shinshuu-teki ni Kaishuu shita Saibou Sheet no Seika-teki Kaiseki to Soshiki Kougaku e no Ouyou", Tokyo Joshi Ika Daigaku Sougou Kenkyusho Kiyou, (1998), Vol.19, pages 173 to 174, especially, page 173, lines 23 to 26 Yuuji SHIRAKATA ct al., "Baiyou Hifu no Aratana Tenkai, Sanjigen Baiyou Hifu no Sakusei", Soshiki Baiyou Kougaku, 25 March, 1999, Vol.25, No.3, pages 109 to 111, especially, page 110, right column, lines 27 to 30 Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages See patent family annex. According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIRLDS SBARCHED
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ Cl2N5/06, 5/08, A61L27/38 }-¥ INTERNATIONAL SEARCH REPORT CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl7 C12N5/06, 5/08, A61L27/38 document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another clarken or other special reason (as specified) document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other Further documents are fisted in the continuation of Box C. Special categories of cited documents:
document defining the general state of the art which is not
considered to be of particular relevance
earlier document but published on or after the international filing document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Date of the actual completion of the international search 28 September, 2001 (28.09.01) Category*

 $\times \times$

≯

4

×4

Ö

בי

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office

Telephone No.

BEST AVAI LABLE COPY

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/JP01/05723

International application No.

C (Continuation).	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
æ	Yuuji SHIRAKATA et al., "Baiyou Hifu no Rinshou Ouyou", Nippon Hifu-ka Gakkai Zasshi, 20 August, 1999, Vol.109, No.9, pages 1301 to 1307	1-11
æ	JP 5-192138 A (Kao Corporation), 03 August, 1993 (03.08.93), (Family: none)	1-11
«	W0 81/01416 A1 (Massachusetts Institute of Technology), 28 May, 1981 (28.05.81), & EP 40240 A1 & US 4304866 A & CA 1159777 A	1-13

INTERNATIONAL SEARCII REPORT

PCT/JP01/05723 International application No.

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 1 of first sheet)
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1. X Claims Nos.: 12 because they relate to subject matter not required to be scarched by this Authority, namely:
Claim 12 pertains to methods for treatment of the human body by therapy.
2. Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.: becauso they are dependent olsims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II Observations where tuity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1. As all required additional search fees were timoly paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all scarchable claims could be scarched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional senreb fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)

BEST AVAILABLE COPY

国務調查報告	国際出版香母 PCT/JP01/	/05723
A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))		
Int. C17 C12N5/06, 5/08, A61	L27/38	
B. 関査を行った分野 開査を行った最小限登科(国際特許分類(IPC))		
[nt. C1' C12N5/06, 5/08, A61	L27/38	
東小阪笠科以外の資料で関連を行った分野に合まれるもの		
国際調査で使用した電子ゲータベース(ゲータベースの名称、	開金に使用した用語)	
WPI (DIALOG), BIOSIS (DIALOG)	, JICST771N (JOIS)	
C. 関連すると認められる文献 引用文献の カテゴリー* 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、	その関連する箇所の表示	関連する開水の範囲の毎号
X 白方裕司ほか, 培養皮膚の新たな展開 Y 組織培養工学, 25.3月.1999, 第25巻, 年に、p.110右欄第27-30行参照。	期-三次元培養皮膚の作成, 3. 第3号, p. 109-111	. 5. . 5.
Y 大和猫之ほか,温度応答性培養皿から非 ートの生化学的解析と組織工学への応用, 東京女子医科大学総合研究所紀要,1998, 毎に、p.173第23-26行参照。	温度応答性培養皿から非保襲的に回収した細胞シ解析と組織工学への応用, 学統合研究所紀要, 1998, 第19巻, p. 173-174 #23-26行参照。	2, 4, 6, 7, 10, 11 [;] 5, 8
区 の棚の焼きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別紙を参照。	(老眷照。
* 引用文献のカテゴリー もの 「E」 国際出題日前の出題または特許であるが、国際出版日 では、公安に公安されたもの 「L」 毎先権主張に聚鶴を提起する文献文は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す) 「O」 ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出版日前で、から優先権の主張の基礎となる出題	の日の後に公設された文献 「丁」国際出題日又は優先日後に公表された文献であって 出版と予議するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規住又は造歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって造歩性がないと考えられるもの にって造歩性がないと考えられるもの にって造歩性がないと考えられるもの にって造歩性がないと考えられるもの にって造歩性がないと考えられるもの	公表された文献であって く、発明の原理又は理論 の て、当該文献のみで発明 と考えられるもの て、当該文献と他の1以 って自明である組合せに られるもの
国際領産を先了した日 28.09.01	国際阿奎保告の殆送月 16.10.0	.01
国際顕並機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区役が関三丁目4程3号	特許庁事産官(権限のある職員) ::-, 内田俊生 (「自 路話番号 03-3581-1101	48 8214 分級 3448

椴式PCT/1SA/210 (第2ページ) (1998年7月)

海歩 PCT/JP01/06723.	
8倍 国際出版権	
国际的全位	

第1個 請求の範囲の一部の関査ができないときの意見 (第1ページの2の観き) 独第8条第3項 (PCT17条(2)(a))の紀定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

PCT/JP01/05723

国際出版符号

因聚酰茶色的

この国際関連機関が関連をすることを取しない対象に係るものである。

2は、治療による人体の処置方法に該当する。

ŧ,

部水の低田 つまり、 間水の低田1、

⋈

請求の範囲 ない国際出頭の部分に係るものである。つまり、

8

従馬請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に

놴

群状の範囲、いっていない。

.; □ 冬行浴人やよ少にいの国際田屋に二以上の地思がわるといの国際民権権因は認めた。

発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の税合

第11個

KIKUCI Surface Solution Surface See S. 5. 130, 20 Line (1.20) 130			
KINUCHI. Akihiko et al., Two-dimensional manipulation of confluently cultured vascular endothelial calls using temperature-responsive poly (M-isopropylacrylamide)-grafted surfaces, Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, 1998, Volume 9, Number 12, pages 1331-1348 See especially Figure 1. 自方本司ほか、培養皮膚の臨床応用、日本皮膚科学会雑誌、20.8月.1999、第109巻、第9号、p. 1301-1307 IP 5-192138 A (福王株式会社) 3.8月.1993(03.08.93) (ファミリーなし) w0 81/01416 AI (MASSACHUSETTS INSTITUTE 0F TECHVOLOCY) 28.5月.1991(28.05.81) & EP 40240 AI & IP 56-50160I A & US 4304866 A & CA 1159777 A	C (現を)・ 引用文献の カテゴリー*	れる文庫及び一部の箇所が関連するときは、	関連する 請求の範囲の番号
自方裕司ほか、婚養皮膚の臨床応用, 日本皮膚科学会雑誌、20.8月.1999,第109卷,第9号, p.1301-1307 IP 5-192138 A (花王株式会社) 3.8月.1993 (03.08.93) (ファミリーなし) WO 81/01416 A1 (WASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 28.5月.1981 (28.05.81) & EP 40240 A1 & JP 56-501601 A & US 4304866 A & CA 1159777 A	≯ ∢	KIKUCHI, Akihiko et al., Two-dimensional manipulation of confluently cultured vascular endothelial calls using temperature-responsive poly (M-isopropylacrylamide)-grafted surfaces, Journal of Biomaterials Science Polymer Edition, 1998, Volume 9, Number 12, pages 1331-1348 See especially Figure 1.	4, 6, 7, 10, 11 5, 8
JP 5-192138 A (在三株式会社) 3.8月.1993 (03.08.93) (ファミリーなし) W0 81/01416 A1 (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 28.5月.1981 (28.05.81) & EP 40240 A1 & JP 56-501601 A & US 4304866 A & CA 1159777 A	∢	14. 培養皮膚の臨床応用, #会雑誌, 20.8月.1999, 第109卷,	1-11
#0 81/01416 A1 (MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 28. 5. 5. 1981 (28. 05. 81) & EP 40240 A1 & JP 56-501601 A & US 4304866 A & CA 1159777 A	4	- E Z	1-11
		81/01416 A1 3. 5.3. 1981 (28 EP 40240 A1 CA 1159777 A	

(域式PCT/1SA/210 (第2ページの統合) (1998年7月)

追加間査手数料の製造の申立てに関する注意 □ 追加間査手数料の納付と共に出版人から與職申立てがなかった。 □・追加間査手数料の放付と共に出版人から異議申立てがなかった。 検式PCT/1SA/210(第1ページの結整(1))(1998年7月)

出題人が必要な追加額査甲数料を加固内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

この国際関連報告は、平数料の納

出個人が必要な迫加額者中教科をすべれ期間内に他付したので、この国際間強役的は、すべたの関連可能な語识の範囲について作成した。

.. _____

2.

迫加調査事数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、 加調査事数料の動付を求めなかった。

田原人が必要な追加配査中数学を一曲のみしか独同をに掛付しなかったので、付のもった次の請求の範囲のみについた作成した。

3.

BEST AVAILABLE COPY